



# NU-257 露光プロセス装置 一式

ユニオン光学社製 PEM800

## 登録ファイル

**X** PDL (Process Data Log) ファイル **必須です**

(以下より該当するPDLファイルをダウンロードし、**露光条件等を入力してください**)

<https://nanofab.engg.nagoya-u.ac.jp/data2.html>



**露光後の試料写真 必須ではありません**  
(ファイル形式：.jpg, .png, .tiff)



## 添付ファイル



**フォトマスクの  
.dxf等  
必須ではありません**

### 【注意事項】

- ① **実施日、試料ごと**にPDLを作成してください。  
ファイル名：試料名、試料番号など**後で識別できる**ファイル名
- ② **原則、実施日、試料ごと**にPDLファイルを登録し、.dxfなどのCADファイルを添付ファイルに入れて登録開始を押してください。
- ③ 同じ.dxfファイルを使用し、試料番号などでまとめられそうな場合は、同時に複数のPDLファイルを登録してもかまいません。(ユーザーの裁量で決めてください)

**【例】異なるフォトマスクA or Bを用いて露光を行う場合：** AのPDLを登録し、A.dxfのファイルを添付。連続登録でBのPDLを登録し、B.dxfのファイルを添付してください。

(連続登録についてはデータ登録マニュアル[6/8]を参照ください)

**C.dxfのファイルを用いて、241022 #1-#4の4つの試料に露光を行う場合：** 241022#1から241022#4までの4つのPDLファイルを作成し、4つのPDLファイルを同時に登録、C.dxfファイルを添付してください。



お問い合わせ [hata.chiharu.n5@f.mail.nagoya-u.ac.jp](mailto:hata.chiharu.n5@f.mail.nagoya-u.ac.jp)

ARIM名古屋大学  
加工・デバイスプロセス分野  
データ登録担当：秦

2025/05/09